

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成20年9月25日(2008.9.25)

【公表番号】特表2008-511863(P2008-511863A)

【公表日】平成20年4月17日(2008.4.17)

【年通号数】公開・登録公報2008-015

【出願番号】特願2007-529898(P2007-529898)

【国際特許分類】

G 0 9 F 13/12 (2006.01)

G 0 2 B 5/124 (2006.01)

【F I】

G 0 9 F 13/12

G 0 2 B 5/124

【手続補正書】

【提出日】平成20年8月4日(2008.8.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材であって、

光透過領域および光遮蔽領域を含む第 1 の主面と、前記基材の第 1 の主面の光遮蔽領域上の画像受容層とを含み、

前記基材が実質的に連続しており、前記第 1 の主面が構造化表面である、基材。

【請求項 2】

前記光透過領域が、実質的に前記画像受容層がない、請求項 1 に記載の基材。

【請求項 3】

前記画像受容層と前記基材との間の前記光遮蔽領域上の光遮蔽コーティングを含む、請求項 1 に記載の基材。

【請求項 4】

前記基材が、前記第 1 の主面を形成する光透過フィルムを含む、請求項 1 に記載の基材。

【請求項 5】

基材であって、

光透過領域および光遮蔽領域を含む第 1 の主面と、前記基材の光遮蔽領域に対応する、前記基材の第 2 の主面の光遮蔽領域上の画像受容層とを含む基材。